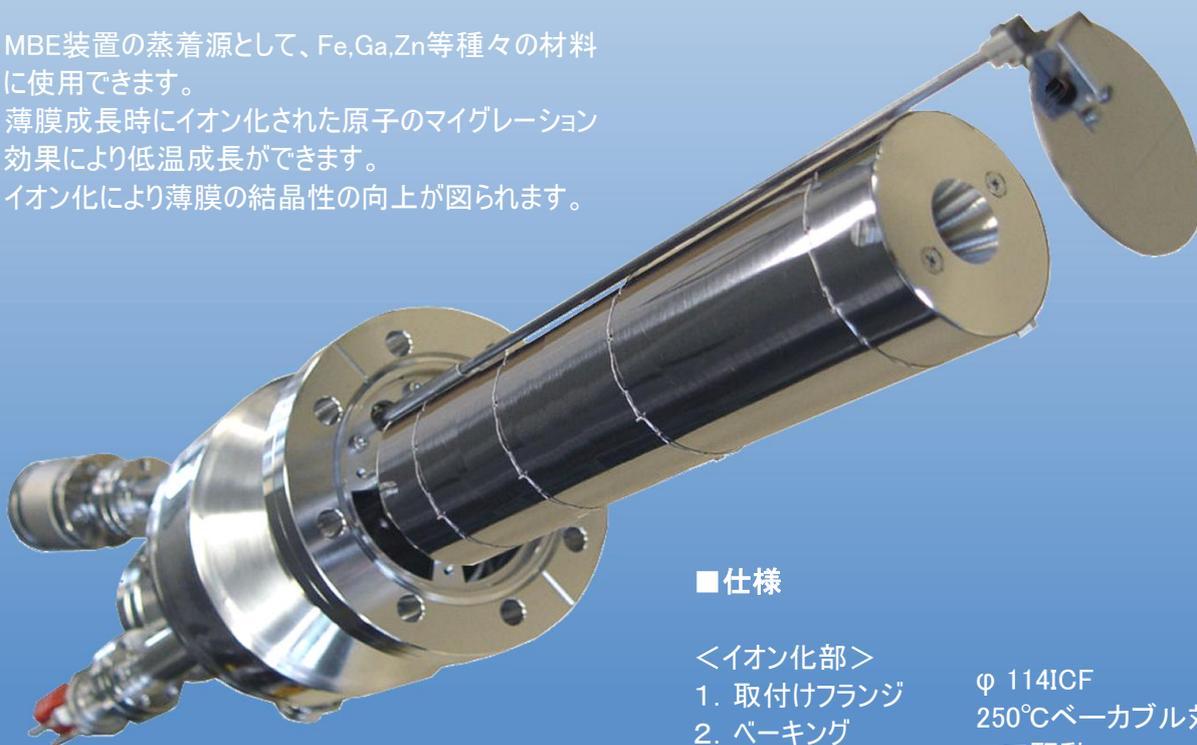


イオン化セル Ionization Cell

MC-300i

■特長

1. MBE装置の蒸着源として、Fe,Ga,Zn等種々の材料に使用できます。
2. 薄膜成長時にイオン化された原子のマイグレーション効果により低温成長ができます。
3. イオン化により薄膜の結晶性の向上が図られます。



■仕様

<イオン化部>

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. 取付けフランジ | φ 114ICF |
| 2. ベーキング | 250°Cベークブル対応 |
| 3. シャッター | エア駆動
(イオン電流モニター付) |

<Kセル部>

- | | |
|------------|------------|
| 1. 取付けフランジ | φ 70ICF |
| 2. ルツボ容量 | PBN 5cc |
| 3. 加熱温度 | 1300°C MAX |

Eiko 株式会社 **イコー・エンジニアリング** / 株式会社 **イコー**

本社 〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町12 矽カビル4F
TEL(03) 5297-1031 FAX(03) 5297-1035
E-mail : contact@1974eiko.co.jp
http://www.1974eiko.co.jp

関西営業所 〒650-0037
兵庫県神戸市中央区明石町30 常盤ビル602
TEL(078) 327-7551 FAX(078) 327-7558
茨城営業所 〒311-1251
茨城県ひたちなか市山崎50番地(山崎工業団地内)
TEL(029) 265-7401 FAX(029) 265-7406

